

二手設備(閒置設備)供給—二手設備商


供給方廠商名稱：大永真空設備股份有限公司


聯絡人：黃惠婷 Tina Huang


連絡電話：426392808 # 6010


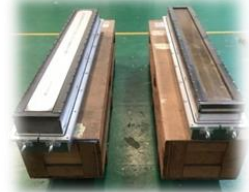
Email：tina@dahyoung.com

設備規格：

項次	設備/產品名稱	英文名稱	廠牌	型號/尺寸	產品介紹	數量	備註	照片
1	爐內塗佈快速 鍍膜機	-	-	φ1000x1850mm	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 應用 車燈反射罩、車燈內部框板和車燈內飾品等。 ➤ 特點 <ol style="list-style-type: none"> 1.設計 PECVD 雙反應區：提高 Monomer 解離率及提升膜厚均勻度，並縮短製程時間。 2.最佳化排氣系統：縮短管路長度，搭配知名廠牌 Pump 達到最佳排氣效果。 3.無暴露於真空環境中之閥桿：免除污染物附著於閥桿表面，降低腔體漏氣之機會。 	不限	PVD+PECVD 重合膜設備	

項次	設備/產品名稱	英文名稱	廠牌	型號/尺寸	產品介紹	數量	備註	照片
					4.觸控電腦 IPC：可儲存較複雜的製程參數及歷史紀錄，並能執行網路遠端控制，Trouble Shooting 零時差。			
2	捲繞式混合鍍膜機	-	-	腔體： φ 1310x1585mmL	<p>➤ 應用 電子紙、ITO 薄膜、軟性電路板，太陽能 薄膜電池、醫療試片、RFID 天線及水氧阻隔膜等各項產品。</p> <p>➤ 特點</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.允許多個鍍膜源(金屬、合金、介電材料)同時鍍膜，且無需破真空。 2.分離式腔體可進行不同壓力之各式蒸鍍、濺鍍、電子槍或 CVD 等鍍膜方式。 3.使用交流伺服馬達增加製程穩定性。 4.雙向繞捲設計，多層鍍膜製程亦無須破真空。 5.光學或電阻式線上即時膜厚監控系統， 可確保鍍膜均勻性。 	不限	有機、無機薄膜堆疊 張力：0.2~2.0 PLI 轉速：≥30 m/min	

項次	設備/產品名稱	英文名稱	廠牌	型號/尺寸	產品介紹	數量	備註	照片
3	捲繞式濺鍍鍍膜機	-	-	腔體： φ 1310x1585mmL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 應用 電子紙、ITO 薄膜、軟性電路板，太陽能 薄膜電池、醫療試片、RFID 天線及水氧阻隔膜等各項產品。 ➤ 特點 <ol style="list-style-type: none"> 1.允許多個鍍膜源(金屬、合金、介電材料)同時鍍膜，且無需破真空。 2.分離式腔體可進行不同壓力之各式蒸鍍、濺鍍、電子槍或CVD 等鍍膜方式。 3.使用交流伺服馬達增加製程穩定性。 4.雙向繞捲設計，多層鍍膜製程亦無須破真空。 5.光學或電阻式線上即時膜厚監控系統，可確保鍍膜均勻性。 	不限	張力：0.2~2.0 PLI 轉速：≥30 m/min	

項次	設備/產品名稱	英文名稱	廠牌	型號/尺寸	產品介紹	數量	備註	照片
4	PVD 真空離子 鍍膜機	-	-	160 cm *120 cm	<p>➤ 應用 家居品味（門把、餐具、單車前叉、衛浴五金）、生活時尚（高爾夫球頭、錶帶、音響、耳機），呈現出不同外觀顏色，使工件外觀更多彩。</p> <p>➤ 特點 1.結合 ARC 與 SPUTTER 製程，增加膜層緻密度。 2.SPUTTER 使用圓柱靶，提高靶材利用率。</p>	不限	-	
5	濺鍍靶座	-	GENCOA	SH1251525	-	不限	產地英國	

項次	設備/產品名稱	英文名稱	廠牌	型號/尺寸	產品介紹	數量	備註	照片
6	離子源	-	Veeco	MKIIHO	-	不限	產地美國	
7	陰極放電針	-	Veeco	B17968-SP	-	不限	產地美國	
8	BROOKS POLYCOLD 壓 縮機	-	美國開利 Carlyle	PFC-1102HC 06DR5370DC1250	-	不限	產地美國	

資料填寫日期：110.02.09

注意事項：設備供給端需清楚知道原買賣設備契約有無專利權附加限制條件，如涉及專利權使用限制應清楚告知。